Документ полтисан простой алектронной полтиской и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное государственное автономное образовательное учреждение** Дата подписания: 09.07.2023 20:53:23 **высшего образования**

Уникальный про**фрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»** d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники

Закреплена за подразделением

Кафедра ППЭ и ФПП

Направление подготовки

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Формы контроля в семестрах:

в том числе: экзамен 7

 аудиторные занятия
 51

 самостоятельная работа
 39

 часов на контроль
 54

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
Недель	1	8		
Вид занятий	УП	УП РП		РΠ
Лекции	17	17	17	17
Лабораторные	17	17	17	17
Практические	17	17 17 17 17		17
Итого ауд.	51	51	51	51
Контактная работа	51	51	51	51
Сам. работа	39	39	39	39
Часы на контроль	54	54	54	54
Итого	144	144	144	144

УП: 11.03.04-БЭН-22.plx стр. 2

Программу составил(и):

к.ф.-.м.н., доц., Рабинович Олег Игоревич

Рабочая программа

Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (приказ от 02.04.2015 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, 11.03.04-БЭН-22.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра ППЭ и ФПП

Протокол от 21.06.2022 г., №11

Руководитель подразделения Диденко Сергей Иванович

УП: 11.03.04-БЭН-22.plx стр.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 являются дать представления об основных математических моделях, описывающих процессы формирования структур наноэлектроники и физики работы наноструктур и научить решать задачи математического моделирования с целью оптимизации параметров процессов и расчетов характеристик наноэлектронных приборов.

	2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
	Блок ОП: Б1.В.ДВ.04					
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:					
2.1.1	Биполярные полупроводниковые приборы					
2.1.2	Квантовая и оптическая электроника					
2.1.3	Материаловедение полупроводников и диэлектриков					
2.1.4	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности					
2.1.5	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности					
2.1.6	Технология материалов электронной техники					
2.1.7	Физика диэлектриков					
2.1.8	Физика конденсированного состояния					
2.1.9	Физика магнитных явлений					
2.1.10	Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике					
2.1.11	Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике					
2.1.12	Статистическая физика					
2.1.13	Физические свойства кристаллов					
2.1.14	Электроника					
2.1.15	Математическая статистика и анализ данных					
2.1.16	Методы математической физики					
2.1.17	Практическая кристаллография					
2.1.18	Физика					
2.1.19	Физическая химия					
2.1.20	Электротехника					
2.1.21	Математика					
2.1.22	Органическая химия					
2.1.23	Информатика					
2.1.24	Химия					
2.1.25	Инженерная и компьютерная графика					
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:					
2.2.1	Вакуумная и плазменная электроника					
2.2.2	Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике					
2.2.3	Магнитные измерения					
2.2.4	Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики					
2.2.5	Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники					
2.2.6	Нормы и правила оформления ВКР					
2.2.7	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики					
2.2.8	Основы радиационной стойкости изделий электронной техники					
2.2.9	Основы технологии электронной компонентной базы					
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы					
2.2.11	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы					
2.2.12	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы					
2.2.13	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы					
2.2.14	Приборы квантовой и оптической электроники					
2.2.15	Процессы вакуумной и плазменной электроники					
2.2.16	Светоизлучающие полупроводниковые приборы					
2.2.17	Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики					

/П: 11.03.04-БЭН-22.plx стр. 4

2.2.18	Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом	
2.2.19	9 Элементы и устройства магнитоэлектроники	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

Знать:

ОПК-2-31 основные приемы обработки и представления полученных данных

ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

Знать:

ПК-5-31 основы электронной техники

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, соответствующие профилю подготовки, разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

Знать:

ОПК-4-31 принципы работы современных информационных технологий

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Знать:

ОПК-1-31 законы естественных наук

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, соответствующие профилю подготовки, разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

Уметь:

ОПК-4-У1 использовать информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

Уметь:

ОПК-2-У1 осуществлять моделирование

ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

Уметь:

ПК-5-У1 разрабатывать технические описания

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Уметь:

ОПК-1-У1 решать задачи инженерной деятельности

ПК-5: Способность разрабатывать технические описания на отдельные блоки изделий электронной техники

Владеть:

ПК-5-В1 описаниями блоков изделий

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Владеть:

ОПК-1-В1 использованием положений и методов естественных наук и математики

П: 11.03.04-БЭН-22.plx стр. 5

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

Владеть:

ОПК-2-В1 анализом экспериментов в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, соответствующие профилю подготовки, разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

Владеть:

ОПК-4-В1 навыками разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполн яемые работы
	Раздел 1. Основые физики полупроводников. Приборы и их свойства							
1.1	Основные параметры полупроводниковых материалов /Лек/	7	4	ОПК-4-31 ПК- 5-31 ОПК-1-31 ОПК-2-31	Л1.1 Л1.1Л2.1Л3. 3 Э1	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.		
1.2	Проработка лекционного материала для практических работ /Ср/	7	3	ОПК-4-У1 ПК -5-У1 ОПК-1- У1 ОПК-2-У1	Л1.1 Л1.1Л2.1Л2. 1 Э2	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
1.3	Подготовка к контрольной работе /Ср/	7	3	ОПК-4-31 ОПК-2-31	Л1.1 Л1.1Л2.1Л3. 3 Э3	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
1.4	Выполнение контрольной работы /Пр/	7	5	ОПК-4-В1 ПК- 5-В1 ОПК-1- В1 ОПК-2-В1	Л1.1 Л1.1Л2.1Л2. 1 Э3	Методически е указания по решения задач на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
1.5	Основные типы современных приборов для оптоэлектроники и силовой электроники /Лек/	7	4	ПК-5-31 ОПК- 1-У1	Л1.1 Л1.1Л2.1Л3. 3 Э1	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.		

УП: 11.03.04-БЭН-22.plx cтр. 6

1.6	Проработка лекционного материала для практических работ /Ср/ Раздел 2. Проведение компьютерного	7	7	ПК-5-31 ПК-5- В1	Л1.1 Л1.1Л2.1Л2. 1 Э2	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
	моделирования гетероструктур и приборов на их основе							
2.1	Модели наногетероструктур /Лек/	7	4	ОПК-4-У1 ОПК-4-В1	Л1.1 Л1.1Л3.3Л2. 1 Э1	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой ТСО.		
2.2	Проработка лекционного материала для практических работ /Ср/	7	7	ОПК-1-У1 ОПК-2-В1	Л1.1 Л1.1Л3.3Л2. 1 Э3	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
2.3	Подготовка к контрольной работе /Ср/	7	7	ПК-5-У1 ОПК -1-31	Л1.1 Л1.1Л2.1Л2. 1 Э3	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
2.4	Выполнение контрольной работы /Пр/	7	5	ОПК-4-У1 ОПК-1-31	Л1.1 Л1.1Л2.1Л2. 1 Э3	Методически е указания по решения задач на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)	KM2	
2.5	Модели приборов на основе наногетероструктур /Лек/	7	5	ПК-5-31 ПК-5- В1	Л1.1 Л1.1Л2.1Л2. 1 Э1	Занятия проводятся в аудитории, оборудованн ой TCO.		
2.6	Проработка лекционного материала для практических работ /Ср/	7	7	ПК-5-У1 ОПК -1-В1	Л1.1 Л1.1Л2.1Л2. 1 Э3	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		
2.7	Моделирование свойств гетероструктур /Лаб/	7	17	ОПК-4-В1 ОПК-1-В1	Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6Л2.1Л1. 1 Э3	Методически е указания на электронном и бумажном носителе (присутству ют на кафедре)		

УП: 11.03.04-БЭН-22.plx cтр. 7

2.8	Подготовка и выполнение	7	5	ОПК-4-В1	Л1.1	Методически	P1
	Домашней работы-			ОПК-1-В1	Л1.1Л2.1Л2.	е указания	
	Реферата /Ср/				1	на	
					Э3	электронном	
						и бумажном	
						носителе	
						(присутству	
						ют на	
						кафедре)	
2.9	Защита Реферата /Пр/	7	7	ПК-5-31 ОПК-	Л1.1	Методически	
				1-31	Л1.1Л2.1Л2.	е указания на	
					1	электронном	
					Э2	и бумажном	
						носителе	
						(присутству	
						ют на	
						кафедре)	

		5. ФОНД ОЦН	ЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ		
:	5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки				
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки		
KM1	Экзамен	ОПК-4-31;ОПК-4- У1;ОПК-2-31;ОПК- 4-В1;ПК-5-В1;ПК-5 -31;ОПК-1-У1;ОПК -2-В1;ПК-5- У1;ОПК-1-31;ОПК- 2-У1;ОПК-1-В1	Размерное квантование. Двумерные (2D) системы – квантоворазмерные ям в двойных гетероструктурах на основе соединений AlGaInN Соединения AIIBV и традиционные материалы Si/Ge – различия основных характеристик Одномерные (1D) системы –квантовые точки (КТ). Спектр и плотность электронных состояний, статистика и транспорт носителей заряда. Особенности транспорта носителей заряда в 3D, 2D, 1D и 0D системах Баллистический транспорт и проводимость в квантовых проволоках (КП). Метод молекулярно лучевой эпитаксии и МОС-гидридная технология получения соединений AIIIBV – преимущества и недостатки. Основные методы и инструментарий для исследований структурных свойств наноразмерных материалов: атомно-силовая микроскопия, сканирующее —туннельная микроскопия, Ожемикроскопия, рентгеновская микроскопия и т.д Экситоны в одномерных (1D) квантовые проволоки (КП) и нульмерных (0D) –квантовые точки (КТ) системах. Самоорганизующие системы в соединениях АIIIBV.		
KM2	KP	ОПК-4-У1;ОПК-1- 31	От каких параметров зависит концентрация электронов в ДЭГ селективно-легированного транзистора Какова ширина потенциальной ямы на втором энергетическом уровне? В каком случае наблюдается квантово-размерный эффект в полупроводниковых структурах? В чем заключается основное преимущество квантово-размерных структур с точки зрения создания электронных приборов? В каком случае наблюдается пик проводимости в туннельно-резонансной структуре с двойным барьером? Использование метода Монте-Карло при моделировании процессов осаждения. Молекулярно-динамические методы моделирования. Плазмохимическое осаждение моделирование роста покрытий в условиях бомбардировки высокоскоростными атомами.		

П: 11.03.04-БЭН-22.plx стр. 8

5.2. Переч	5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)				
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы		
P1	Д3-Реферат	ОПК-4-В1;ОПК-1- В1	Основы и инструментарий нанолитографии Полевые транзисторы с двумерным газом (2D) на основе Si		
			МОSFET и на гетероструктурах AlGaAs/GaAs с высокой мобильностью электронов в канале (HEMT): сравнение их характеристик. AlGaInN — Светоизлучающие диоды. Роль квантово-размерных ям в оптическом свечении излучающих		
			диодов Гетеролазеры с КЯ и КТ на основе соединений АШВV. Пьезоэлектрическое поле, спонтанная поляризация, эффект поляризации и Штарка.		

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

В данном курсе предусмотрен Экзамен, как финальное испытание.

Билет состоит из 2-х вопросов.

Вопросы для оценки располагаются в разделе для самоподготовки.

Первый вопрос - теоретический и типовые варианты представлены в разделе для самоподготовки.

Второй вопрос - расчетно-графический и типовые варианты представлены в разделе для самоподготовки.

Вариант билета прикреплен в разделе Приложения.

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По дисциплине для получения Экзамена студент должен полностью выполнить учебный план: написать все контрольные работы, выполнить и защитить ДЗ.

Оценки за контрольную работу выставляются по следующим критериям:

- а) «отлично» студент правильно решил задачи и полно ответил на все теоретические вопросы;
- б) «хорошо» студент решил задачи и недостаточно полно ответил на все теоретические вопросы;
- в) «удовлетворительно» студент неправильно решил задачи, неполно ответил на теоретические вопросы;
- г) «неудовлетворительно» студент не решил задачу, не ответил на теоретические вопросы.

Защита ДЗ происходит в электронной среде Canvas. Оценка выставляется по следующим критериям:

- а) «отлично» студент правильно провел анализ информации, полно представил работу, сделал правильные выводы, исчерпывающе ответил на вопросы при защите работы;
- б) «хорошо» –студент правильно или с небольшими ошибками представил информацию, сделал правильные выводы, недостаточно полно ответил на вопросы при защите работы;;
- в) «удовлетворительно» студент провел необходимые расчеты с незначительными ошибками, представил неверный анализ, сделал неполные или неправильные выводы, недостаточно полно ответил на вопросы при защите работы;
- г) «неудовлетворительно» студент провел представил анализ с грубыми ошибками, сделал неправильные выводы, не ответил или ответил неверно на вопросы при защите работы;.

Оценка за Экзамен формируется как среднеарифметическое за все контрольные работы и Домашнего задания -Реферата

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6.1. Рекомендуемая литература 6.1.1. Основная литература Авторы, составители Заглавие Библиотека Издательство, год Л1.1 Ковалев А. Н., Физика и технология Электронная библиотека М.: Изл-во МИСиС, 2015 Рабинович О. И., наноструктурных Тимошина М. И. гетерокомпозиций: учебник Л1.2 Кузнецов Г. Д., Конструирование М.: Учеба, 2001 Электронная библиотека Образцов А. А., компонентов и элементов Сушков В. П., микроэлектроники: Разд.: Фурманов Г. П., Оптоэлектронные Кузнецов Г. Д. преобразователи излучений: Курс лекций для студ. напр. 550700 и спец. 651400

УП: 11.03.04-БЭН-22.plx cтр. 9

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.3	Сушков В. П., Кузнецов Г. Д., Рабинович О. И.	Микроэлектроника. Компьютерное моделирование параметров полупроводниковых компонентов микроэлектроники: учеб метод. пособие	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2005
Л1.4	Сушков В. П., Кузнецов Г. Д., Рабинович О. И.	Конструирование компонентов и элементов микро- и наноэлектроники. Компьютерное моделирование оптоэлектронных приборов: учебно-метод. пособие	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2012
Л1.5	Никифоров С. Г., Сушков В. П.	Разработка методик контроля деградации характеристик светодиодов на основе твердых растворов AlGaInP и AlGaInN: автореф к.т.н. спец. 05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах	Электронная библиотека	М.: [МИСиС], 2006
Л1.6	Ермошин И. Г., Сушков В. П.	Разработка основ технологии получения эпитаксиальных слоев GaN, InxGa1-xN и AlxGa1-xN методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений для светоизлучающих структур: автореф к.т.н., спец. 05.27.06 - 'Технология и оборудование для пр-ва полупроводников, материалов и приборов электронной техники'	Электронная библиотека	М.: [МИСиС], 2009
		6.1.2. Дополнител	тьная литература	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Рабинович О. И., Кругогин Д. Г., Евсеев В. А.	Основы технологии электронной компонентной базы. Моделирование технологических процессов получения тонкопленочных материалов: учебно-метод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2012
		6.1.3. Методиче	ские разработки	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Шалимова К. В.	Физика полупроводников: учебник для вузов по спец. 'Полупроводниковые и микроэлектрон. приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Энергия, 1971
Л3.2	Сушков В. П., Кузнецов Г. Д., Рабинович О. И.	Микроэлектроника. Компьютерное моделирование параметров полупроводниковых компонентов микроэлектроники: учеб метод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2005

/TI: 11.03.04-F3H-22.plx erp. 10

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год		
Л3.3	Сушков В. П., Кузнецов Г. Д., Рабинович О. И.	Конструирование компонентов и элементов микро- и наноэлектроники. Компьютерное моделирование оптоэлектронных приборов: учебно-метод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2012		
Л3.4	Рабинович О. И., Крутогин Д. Г., Маренкин С. Ф., Подгорная С. В.	Основы технологии электронной компонентной базы: учебно-метод. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2015		
		ень ресурсов информационно	-телекоммуникационной сети «	-		
Э1	Курс в LMS CANVAS		https://lms.misis.ru/enroll/Y7A7RT			
Э2	2 Springer		https://link.springer.com/			
Э3	Elsevier		Elsevier https://www.sciencedirect.com/			
		6.3 Перечень прогр	аммного обеспечения			
П.1	ANSYS Academic Reso	earch CFD				
П.2	Microsoft Office					
П.3	LMS Canvas					
	6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных					
И.1	Научные журналы и с	татьи				
И.2	http://elibrary.ru/					
И.3	https://link.springer.com/					
И.4	Web of Science https://apps.webofknowledge.com					
И.5	Scopus https://www.sco	opus.com/				
И.6	Elsevier https://www.sc	ciencedirect.com/				

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
Ауд. Назначение		Оснащение				
Читальный з электронных ресурсов	л	комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.				
Любой корп Мультимедийная	с Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:					
Любой корп Компьютерный класс	с Учебная аудитория для проведения практических занятий:	экран, проектор, доска, комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, персональные компьютеры, доступ к ЭИОС университета LMS Canvas, лицензионные программы MS Teams, MS Office				

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина относится к точным наукам и требует значительного объема самостоятельной работы. Отдельные учебные вопросы выносятся на самостоятельную проработку и контролируются посредством текущей аттестации. При этом организуются групповые и индивидуальные консультации. Расчетно-графические работы выполняются с помощью пакета прикладных программ.

Практические занятия проводятся с использованием наглядных пособий, образцов, установок с соответствующим программным обеспечением. Электронные презентации и (или) опорные конспекты теоретических основ дисциплины заранее передаются обучающимся для предварительного ознакомления. Перед проведением практических занятий обучающимся рекомендуется самостоятельно просмотреть теоретический материал по тематике предстоящего занятия. Образовательная деятельность по дисциплине реализуется с помощью электронной информационно-образовательной среды НИТУ «МИСиС» Canvas, представленной на сайте https://lms.misis.ru/enroll/Y7A7RT. В учебном процессе используются программные базы вуза и автоматизированные средства взаимодействия преподавателя и обучающегося. Электронный контент в Canvas содержит все календарные события курса, навигационные ссылки, тесты, задания, методические рекомендации и электронные материалы.